PAT-NO:

JP362029151A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62029151 A

TITLE:

COOLING MODULE FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

February 7, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KAJIWARA, RYOICHI FUNAMOTO, TAKAO KATO, MITSUO SHIDA, TOMOHIKO MATSUZAKA, KYO OKAMURA, HISANOBU WACHI, HIROSHI TAKAHASHI, KAZUYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME HITACHI LTD COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP60167584

APPL-DATE:

July 31, 1985

INT-CL (IPC): H01L023/46

US-CL-CURRENT: 257/714, 257/E23.091

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a junction structure wherein heat stress at junction is decreased and heat conduction efficiency is increased for the realization of a product with excellent cooling efficiency and long-term reliability by a method wherein a plate of composite material composed of carbon fiber and Cu or carbon fiber and Al is inserted between a metal-made heat exchanger and SiC ceramic structure.

CONSTITUTION: Semiconductor chips 26 installed on a multi-layer wiring board 30 are respectively cooled by cooling water. A cooling module is constituted of a housing 22, ducts 32 and 33, respectively for supply and discharge of

cooling water, accommodated in the housing 22, cooling blocks 34 whereto the

semiconductor chips 26 are directly soldered, and flexible bellows 21 hermetically linking the housing 22 and cooling blocks 34. A cooling block 34

includes a $\underbrace{\text{metal block 16}}_{\text{vater to}}$ incorporating numerous pores for the cooling water to

flow through. On the side of the metal block 16b facing a semiconductor chip

26, a dielectric, heat-conducting SiC ceramic structure 18 is installed, with

the intermediary of a composite material 17 of carbon fiber and copper or of

carbon fiber and aluminum. This design improves the heat exchanging efficiency

between a cooling block heat exchanger and cooling water. A highly reliable

direct junction is realized because of the stress moderator capable of excellent heat conduction inserted between the dielectric SiC ceramic structure $\dot{}$

and the metal-made heat exchanger.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-29151

௵Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和62年(1987)2月7日

H 01 L 23/46

Z - 6835 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 半導体装置の冷却モジュール

②特 願 昭60-167584

20出 願昭60(1985)7月31日

日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 梶 原 良 @発 明者 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 孝 雄 本 仞発 明者 舟 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 藤 光 雄 明者 @発 加 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 朝 彦 H ⑫発 明者 志 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 者 松 坂 燆 明 勿発 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 宜 勿発 明者 岡 村 久 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 弘 79発 明者 和 知 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内 和 弥 明者 橋 高 @発 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 の出 願 人 外2名 弁理士 小川 勝男 10代 理 人

発明の名称 半導体装置の冷却モジュール 特許請求の範囲

2. 特許請求の範囲第1項において、内部に微細な水冷用通路の穴を多数設けた網あるいはアルミニウム製のプロツクを、滯加工を施した多数の薄板を積厚接合してつくることを特徴とする半導体

装置の冷却モジュール。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、半導体装置の冷却モジュールに係り、特に基板上に多数配置された半導体チップを個別に水冷却するために好適な冷却モジュールに関する。

(発明の背景)

従来において、半導体技術の発速に伴い1個のチップ素子から発生される熱量は増加をつづけ、強制空冷型の手段等では半導体チップを充分に冷却することができず、事実上はほぼ冷却性的の限界に達している。このため、特に高速データ処理数区等の半導体装置に関しては、例えば特許の登場である。この極の水冷を移っては、半導体チップから効率よく熱を移って冷却するために、冷却水と半導体チップの中間熱伝達体を熱伝導性の良い材料で構成することが必要である。また、半導体の電気的性質上、

38 Y Y

冷却モジュールと半導体チツブの間を電気的に絶 様する必要もある。この両者の条件を満す材料と して、ベリリアを助剤として焼結したSiCセラ ミツクが最も遊している。このSiCセラミツク は熱伝導性がAg並に高く、電気絶縁性も101m Q・cm以上と高い性質をもつている。しかし、 SiCセラミツクは加工が難しいため、水との熱 交換効率を高めるような構造にすることが困難で、 できても高価なものとなる。そこで、水と熱交換 を行うところを加工が容易な熱伝導性の良い金属 材料例えばCuやAB等でつくり、そのチツブ側 にSiCセラミツクを金属的に接合する構造にす ればよい。この構造での技術的難しさは、水との 熱交換効率を高める構造体をつくること、及び上 記金属の熱交換体とSiCセラミツクを金属的に 接合することである。従来において、CuやAA 等のプロツクに直径100μm以下の貫通孔を多 数設けることは非常に難しく、機械加工で可能な 穴明けは最小径が200µm程度であつた。しか し、熱交換効率を上げるには水と金属との接触表

面積を増すことが必要で、微細な穴を断面全面に 渡つてできるだけ多く明けねばならない。一方、 CuやAAのブロツクとSiCセラミツクを直接 接合する従来技術としては、第3回に示すように、 SiCセラミツク37にメタライズ36を施した 後ではんだ35により接合するか、あるいは第4 図に示すように、CuやAlの金属34とSiC セラミツク37の間に熱応力を緩和するパツファ 材39を挿入しそれぞれをろう材38,40で接 合する方法しかない。しかし、前者の接合構造で は熱サイクルが加わつた場合にはんだが疲労破壊 して熱伝達率が低下するという問題がある。後者 の接合構造では接合時の加熱温度600℃以上の 高温から冷却してもセラミツクを破壊しないパッ フア材として従来ではポーラスな素材を用いてい るが、熱伝導率が小さいという問題がある。

(発明の目的)

本発明の目的は、半導体チツブの熱を内部に冷 却水が流れる冷却ブロツクによつて除去する方法 において、水と中間熱伝達体との熱交換効率を高

めた構造と、電気給機体であるSiCセラミツク と金属製の中間熱伝達体との雑手部に発生する熱 応力を緩和し熱伝達率を高めた接合構造を実現し、 冷却効率並びに長期に渡る信頼性に優れた半導体 装置の冷却モジュールを提供することにある。 [発明の概要]

本発の特徴は、第1に金属製の熱交換体と SiCセラミツクを接合する場合に、両者の間に 炭素繊維とC u あるいはA B などの金属から成る 複合材料の板を挿入して、Cu合金あるいはAg 合金などのろう材をインサート材として直接加熱 加圧接合した点にある。この接合構造では、SiC セラミツクと熱交換体の間に熱伝導水の高いCu やAAをマトリツクスとする級密な複合材を用い ているため、両者間の熱伝達率が高く冷極効率が 向上する。また、熱膨張率の低い炭素繊維を混合 した複合材であるため熱膨張率をタングステンの 4.5×10⁻⁴/℃ 以下にでき剛性も低いため、 高温で接合してもSiCセラミツクを熱応力で破 損することがなく、また熱サイクルに対する疲労

寿命が伸びて半導体装置の信頼性が増す。

本発明の第2の特徴は、熱交換体を、微細な溝 を多数設けた金属の薄板を多数積層接合すること により組立てた点にある。この方法により、直径 が200μm以下の微細な穴を金属のプロック内 に多数形成することが可能となり、水との接触表 面積を大きくできるため熱交換効率すなわち冷却 効率を向上することができる。

「發明の字施例」

以下本発明の実施例を図面を用いて説明する。 第1回は、本発明による冷却プロツクを用いた 冷却モジュールの基本構成を示す。 図の (A) は 全体構成で、(B) は冷却ブロツク中央のA-A' 断面構造を示す。また(C)は熱交換体を組立て る方法を示す。まず図の(C)において、然交換 体 1 は、幅及び深さが 1 0 0 μm の 潜を片面ある いは両面にフオトエツチングにより加工した金属 製の板13,14をその接合面に板材より低融点 で板材とぬれ性がよくしかも脆い金属間化合物を つくらない合金を数 μ m の厚さに膜形成した後、

本実施例によれば、金属の熱交換体に微細な冷却水路を多数形成できるため、水への熱伝連率を 大幅に向上でき、さらにSiCセラミックと熱交 換体を熱伝導性のよい複合材を介して金属的に接 合しているため、SiCセラミックから熱交換体

(発明の効果)

以上詳細したように、本発明によれば、冷却ブロックの熱交換体と冷却水との熱交換効率を高めることができ、また絶縁体であるSiCセラミックと金属製の熱交換体の間を熱伝導率の高い応力観知材を用いて高信頼度に直接接合できるため、冷却率並びに長期に渡る信頼性に優れた半導体装

までの熱伝達率を向上でき、冷却モジュールとしての冷却効率を高めることができる。また、SiC セラミツクと無交換体の熱膨張率の逆は間に挿入 した複合材が吸収して熱応力を認和するため、冷 却ブロツクの破壊がなくなり、信頼性が向上する。

第2図は、本発明の半導体装置への適用例を示す。図において、多層配線基板30上には、SiのLSIチツブ26がはんだ28により接続されて塔載されている。その半導体モジュール上に、本発明による冷却ブロツク34、ベローズ21、水冷ダクト32,33を設けたハウジング22から成る冷却モジュールを、低融点はんだ24で気密接合している。また各LSIチツブ26と各介して低融点はんだ28により、20を介して低融点はんだ28によって不無限的に発力して低融点はカブロツクには給水用水冷ダクトている。各冷型20での冷却水が定常的に報つてLSIチンプの温度上昇を防いでいる。

本実施例によれば、LSIチップの動作回路面

腹の冷却モジュールを提供することが可能となる。 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による冷却モジュールの基本構成を示す図、第2 図は本発明を半導体装置に適用した場合の装置の構造を示す図、第3 図及び第4 図は従来の金属とセラミックの接合構造を示す図である。

1 … 熱交換体、2 … SiCセラミンク、3 … 複合材、4,5 … ろう材、6 … メタライズ層、7 … 冷却ブロンク、8 … ペローズ、9 … ハウジング、10 … 給水ダクト、11 … 排水ダクト、12 … 冷却水路、13,14 … 金属製の板、15 … 合金層、16 … 熱交換体、17 … 複合材、18 … SiCセラミンク、19,20 … ろう材、21 … ベローズ、22 … ハウジング、23,25 … メタライズ層、24 … 低融点はんだ、26 … LSIチンプ、27 … 配線電極、28 … はんだ、29 … メタライズ層、30 … 多層配線搭板、31 … 接続ピン、32 … 給水ダクト、33 … 排水ダクト、34 … 冷却ブロック、35 … はんだ、36 … メタライズ層、37 …

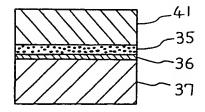
特開昭62-29151(4)

SiCセラミツク、38,40…ろう材、39… 糖剤材、41…余庫、

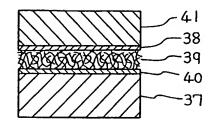


代理人 弁理士 小川勝男

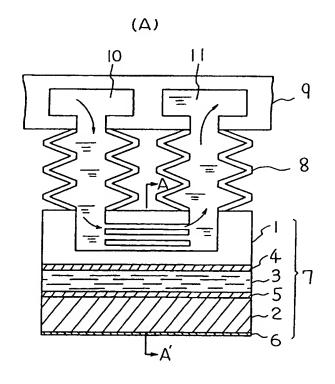
第3図

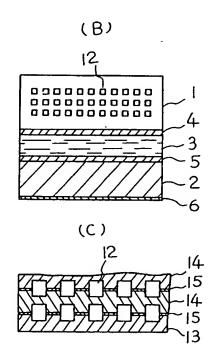


第4図



第1図





特開昭62-29151(5)

